

森上基幹センター

新規舗装 ; 300 m²
再生密粒度 20F … 4 cm
基盤碎石 RC40 … 14 cm

オーバーレイ舗装 ; 65 m²
再生密粒度 13F … 3 cm

注) 施工位置・範囲については施工時に詳細打合せとします。